

Акционерное общество «Экспериментальное научно-производственное объединение СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ»:

- 1989 г. – основание предприятия на основании решения Президиума Академии наук СССР
- 1990 г. – разработаны оригинальные модели лазерного и рентгеновского имитаторов
- 1991 г. – перерегистрация в открытое акционерное общество
- 1992 г. – решение командира в/ч 25580 «О контроле разработок изделий микроэлектроники, выполняемых ОАО "ЭНПО СПЭЛС"
- 1997 г. – аттестация лазерного и рентгеновского имитаторов
- 1998 г. – свидетельство Росавиакосмоса
- 1999 г. – участник Технопарка МИФИ
- 2002 г. – решение Минатома РФ, решение РАСУ и лицензия РАСУ, Положение о проведении испытаний ИЭТ в ОАО "ЭНПО СПЭЛС"
- 2009 г. – организация совместно с МИФИ научно-образовательного центра «Радиационная стойкость изделий электроники, микроэлектроники и наноэлектроники» (НОЦ «Стойкость»)
- В настоящее время – ведущее в России специализированное предприятие и испытательный центр по всем аспектам контроля и обеспечения радиационной стойкости ЭКБ и ЭМ